

(11)Publication number:

64-033474

(43) Date of publication of application: 03.02.1989

(51)Int.CI.

F25B 9/00

(21)Application number: 62-187552

29.07.1987

(71)Applicant:

HITACHI LTD

(72)Inventor:

SAHO NORIHIDE

YOSHIMATSU YUKIYOSHI

TAKADA TADASHI

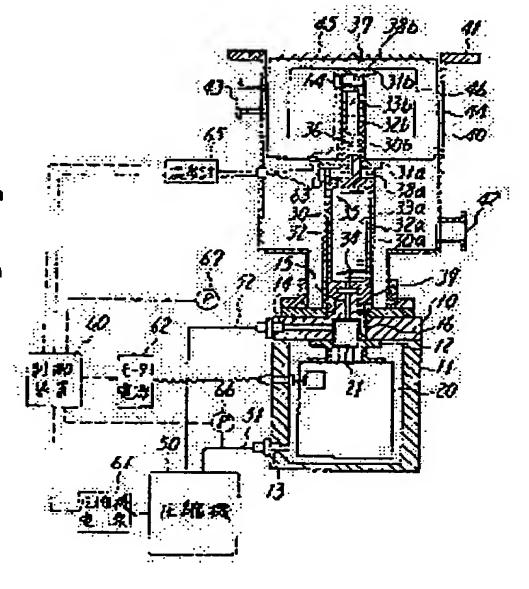
-(54) COOLER AND OPERATION METHOD THEREOF

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To enable quick heating of an expansion device as cold generating part by a method which has a process to heat the expansion device by reversing the procedure of supplying a refrigerant gas to the expansion device.

CONSTITUTION: In the regeneration of a cryogenic pump, a valve provided between a flange 41 and a chamber desired to exhaust and a regenerated gas is introduced from a regenerated gas introduction port 43 provided at a vacuum tank 40 is introduced to be exhausted at an exhaust port 42 while an expansion device starts its heating operation. In the heating operation of the expansion device, a signal for switching the power source is sent by a controller 60 to a motor power source 62 for the reversion of a motor 20 to reverse the motor 20 with a controller 60 so that a rotary valve is turned oppositely. As a result, the rotary valve 21 is switched to four processes of 0, 1/4, 1/2 and 3/4 on the opposite side. Cold stages 31a and 31b arranged respectively at expansion chambers 38a and 38b parts are heated to accomplish quick heating of panels 44 and 46 mounted on the cold stages 31a and 31b individually to a normal temperature.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision

of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

訂正有り

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭64-33474

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和64年(1989)2月3日

F 25 B 9/00

Z-7536-3L

害査請求 未請求 発明の数 10 (全10頁)

匈発明の名称 冷却装置およびその運転方法

②特 顋 昭62-187552

❷出 願 昭62(1987) 7月29日

⑫発 明 者 佐 保 典 英 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

砂発 明 者 吉 松 幸 祥 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

砂発 明 者 高 田 忠 山口県下松市大字東豊井794番地 株式会社日立製作所笠

芦工場内

心出 頗 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

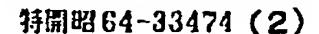
明 組 書

1. 発明の名称

冷却装置およびその運転方法

- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 冷媒ガスを膨張機に送り断熱膨張させる寒冷 発生手段と、前記冷媒ガスを前記膨張機に送り 断熱圧縮させる熱発生手段と、前記寒冷発生手 段と前記熱発生手段との切り替えを行なう切替 手段とを具備したことを特徴とする冷却装置。
 - 2. 影張機への冷媒ガスの供給手順を逆にして前記影張機を加賀する工程を有することを特徴とする冷却装置の運転方法。
 - 3. 冷悠ガスを断熱膨張して寒冷を発生させる寒 冷発生手段と、鉄寒冷発生手段の動作を逆動作 させて断熱圧縮させる動作切替手段とを有し、 少なくとも前記寒冷発生手段の冷却部の温底、 または前記寒冷発生手段からの音により冷焼が スの供給量を調整する調整手段とを具備したこ とを特徴とする冷却装置。
 - 4. 冷媒ガスを断熱膨張して寒冷を発生させる工

- 程と、格媒ガスを断熱圧縮して熱を発生させる 工程とを有し、冷却工程または加温工程におい て少なくとも寒冷発生部または熱発生部の温度、 または、冷却工程または加温工程に発生する音・ により冷媒ガスの供給量を調整することを特徴 とする冷却装置の運転方法。
- 5. 冷媒ガスを取り入れ談冷媒ガスを断熱影響する膨張機と、該影優機の寒冷発生部に設けたパネルと、前記膨張機を駆動する駆動手段と、前記影張機への前記冷媒ガスの供給手順を挟める冷媒ガス供給手段とを具備したクライオポンプにおいて、前記影張機の駆動と前記冷媒ガスの供給手段との関係を反転する反転手段を設けたことを特徴とするクライオポンプ。



と前記パネルの加温工程とを交互に行なうこと を特徴とするクライオポンプの選載方法。

- 7. 液化ガスを貯蔵する保格槽と、該保格槽内の空間に設けられ冷媒ガスを断熱膨張して寒冷を発生手段と、該寒冷発生手段を逆発生する寒冷発生手段を通動作させ断熱圧縮させる動作切替手段とを具備したことを特徴とする保冷装置。
- 8. 保給債内に設けた寒冷発生手段を逆動作させ、 寒冷発生手段に供給された冷燥ガスを断熱圧縮 させて熱を発生させ、寒冷発生手段を所定温度 に加湿してから寒冷発生手段を取り出すことを 特徴とする保冷装置の点検方法。
- 8. 冷媒ガスを断熱膨張して寒冷を発生させる寒 冷発生手段を真空傾内に配し、缺寒冷発生手段 の冷却部に試料を配置してなる試料冷却装置に おいて、前記寒冷発生手段の動作を進動作させ 断熱圧縮させる動作切替手段を具備したことを 特徴とする試料冷却装置。
- 10. 真空積内に設けた寒冷発生手段を逆動作させ、 寒冷発生手段に供給された冷媒ガスを断熱圧縮

〔発明が解決しようとする問題点〕

上記従来技術は、クライオポンプ再生時の冷却 部である膨張機の加温の点について配道されてお らず、クライオポンプ再生時は膨張機の運転を停 止するが、膨張機は冷却されたままになっている ため、外部から常温または加温したガスをパネル 面に供給しても、膨張機の寒冷がパネルに伝わり パネル温度が速やかに上昇せず、クライオポンプ の再生に時間が掛かり、再使用の状態にするまで に長時間を要するという問題があった。

本発明の目的は、来為発生部である酵子機を渡 く加温することのできる冷却装置およびその趣転 方法を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、冷媒ガスを彫塑機に送り断熱彫像させる寒冷発生手段と、冷媒ガスを彫塑機に送り 断熱圧縮させる熱発生手段と、寒冷発生手段と熱 発生手段との切り替えを行なう切替手段とを具備 した装盆とし、彫像機への冷媒ガスの供給手順を 逆にして彫像機を加温する工程を有する方法とす させて為を発生させ、寒冷発生手段を加賀して 試料を加湿し、試料を所定温度に加賀してから 取り出すことを特徴とする試料冷却装置の試料 取り出し方法。

3. 党明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は冷却装置およびその運転方法に係り、 特にクライオポンプの再生等に好適な冷却装置お よびその運転方法に関するものである。

〔従来の技術〕

従来の装置は、何えば、クライオポンプのパネルを冷却するのに用いており、そのクライオポンプを再生すのに、実開昭57~54684号に記載のように、一方からクライオポンプ本体に加温ガスを供給し、他方から排気して、クライオポンプを再生するものや、実公昭60~42235号に記載のように、クライオポンプ本体内に加熱板を防定温度に加熱して装留したを気化させながら、一方から再生ガスを供給し、クライオポンプを再生していた。

ることにより、達成される。

(作 用)

寒冷発生手段により冷媒ガスを影響機に送って 類為影張させて寒冷を発生させ、被冷却体等を冷 却した後、影張機を加温する場合は、熱発生手段 により冷媒ガスの供給手段を逆にして膨張機に送 り、冷媒ガスを断熱圧縮して熱を発生させる。こ れにより膨張機内部から加温され、加温を速やか に行なえる。

【实 施 併】

以下、本発明の一実施例を第1図~第5図によって説明する。

第1回の図面上において、取付け台10の下面にカバー11を取り付け、カバー11で囲まれ空間内にモータ20を設け、ペース12を介して取付け台10にモータ20を取り付ける。モータ20回転機の先端には回転パルブ21を取り付け、回転パルブ21は取付け台10内で回転可能に支持される。

取付け台10の上部にはシリンダ30を取り付

特開昭64-33474(3)

け、シリンダ30内には軸方向に移動可能なピストン32を設ける。シリンダ30は、この場合、2股に形成してあり、下側に第1シリンダ30 a を配し、上側に第2シリンダ30 b を配している。第1シリンダ30 a および第2シリンダ30 b の上端部には、第1コールドステージ31 a および第2コールドステージ31 b が設けてある。ピストン32は第1シリンダ30 a および第2シリンダ30 b に対応して四方向に同時に移動可能な第1ピストン32 a および第2ピストン32 b に分けて形成してある。据1シリンダ30 a の下側端部には凹部を設け、取付け台10に設けた凸部とスライド可能に組み合わしてある。

第1ピストン32 aおよび第2ピストン32 bには空間を設け、この場合、第1ピストン32 aの空間内には銅鑽等で構成した第1港冷材33 aを入れ、第2ピストン32 bの空間内には鉛珠等で構成した第2階冷材33 bを入れている。

カバー11には内部空間を通じて回転パルプ21につながる高圧ガス供給ロ13が設けてある。

はシリンダ30内に供給される冷媒ガスで、冷媒ガスの供給手順を決める冷媒ガス供給手限としてはモータ20によって回される回転パルブで、冷媒ガスの供給手順を変える反転手段としてはモータ電弧62にモータ20を反転させる信号を送る例数数である。

第1コールドステージ31aには上方に関口部を設けた第1パネル44が取り付けてあり、第1パネル44の上部開口部にはバッフル45が取り付けてある。第2コールドステージ31bには第1パネル44で囲まれた空間内に配置した第2パネル46が取り付けてある。取付け台10には第1パネル44がよびシリング30を囲む真空機40が取り付けてある。真空機40には上部に開口部が設けてあり上端にフランジ41を設け他の機器の真空機に接続可能としてある。また、真空機40には排気口42がよび再生ガス導入口43が設けてある。

コールドステージ31aおよび31bには温度を検出するセンサ83および64が取り付けてあ

取付けら10には回転パルブ21につながる低圧
ガス排出ロ14と、回転パルブ21から取付けら
10の凸部を通って第1ピストン32 aの凹部に
つながる通路15と、回転パルブ21から第1ピ
ストン32 aの下側増面につながる通路16とが
設けてある。第1ピストン32 aには回部とが
潜布材33 aの挿入空間とにつながる通路34と、
第1沿 治科33 aの挿入空間から第1シリンダ3
0 aと第1ピストン32 aとが形成される第1 BB
渡宝38 aにつながる通路35とが設けてある。
第2ピストン32 bには第1 BB
渡宝38 bにつながる通路37とが設けてある。
9 を第2ピストン32 bには第1 BB
変38 bにつながる通路37とが設けてある。

高圧ガス供給ロ13および低圧ガス排出口14 には圧縮機50につながる高圧配管51および低 圧配管52が接続してある。

このように、この場合の脳張機はソルペイサイ クル方式のものであり、脳張機の駆動手段として

り、センサ63および64は真空槽40の外部に 設けた温度計84につながり、温度計64はさら に簡単装置60につながる。また、高圧配管51 および低圧配管52には圧力計88および67が 取り付けてあり、圧力計86および67は制御装 20を認動するためのモータ電源62と、圧縮機 50を駆動するための圧縮機電源81につなげて ある。

制御装置60は、この場合、あらかじめ設定された時間周期でモータ20の正反転を切り替える。 信号をモータ電報62に出力するとともに、膨張 宝38m,38bなの温度および圧縮機50の吐 出、吸込部の圧力によって圧縮機50から吐出す る格域ガス量を調整するように圧縮機用モータの 回転数を削削する信号を圧縮機電紙81に出力する。

このように構成されたクライオポンプの作用について第2回から第5回により説明する。

圧縮機 50 で加圧された冷媒ガス、この場合、

へリウムガスは高圧配管51を通ってカバー11 内に送られ、回転パルプ21によって所定の供給 先に関次供給配送される。また、回転パルプ21 を介して排出されたヘリウムガスは低圧配管52 を通って圧縮機50の吸込側に戻る。

まず、脳張機を冷却運転させる場合には、回転パルプ21は第2回に示す(a)から(d)の4 工程のように切り待える。工程(a)では、パルプ21のパルプ日1とL2とが開き、パルプH2とが開き、パルプH1を力がある。 正細機 50から 15 位別 15 ではパルプ 16 ではパルプ 16 ではパルプ 16 ではパルプ 16 ではパルプ 16 では 16 では 17 では 18 では 1

圧略機50に戻される。なお、このときシリンダ30内の圧力は低圧状態になり、ピストン32を上昇させる圧力差はなく、ピストン32は下降状態のままである。

次に、工程(c)では、回転バルブ21は1/2回転し、バルブH2とL1とが関き、バルブH2とL1とが関き、バルブH1とL2とが閉じた状態になり、圧縮機50からの高圧へリウムガスはバルブH2を介して通路16に入り、空間部39に供給される。また、ピストン32および膨張室38a,38b内は前工程と同様に減圧される。これにより、ピストン32は圧力益によって上昇する。

次に、工程(d)では、回転バルブ21は3/4回転し、バルブHiとHzとが開き、バルブL 1とLzとが閉じた状態になり、圧縮機50からの高圧へりウムガスがバルブHzおよび通路16を介して前工程と回様に空間部39に供給されるとともに、バルブHiを介して通路15に流れ、ピストン32内を通って影吸室38aおよび38bに供給される。なお、このときはシリンダ30

トン32の下端面の空間部39は透路16および パルプレンを介して低圧配管52に速通され、空 間部39内のヘリウムガスは圧縮被50に吸い込 まれる。これにより、ピストン32は圧力速によって下降状態にある。

内の圧力は高圧状態になり、ピストン32を下降 させる圧力范はなく、ピストン32は上昇状態の ままである。

次には前記工程(a)に戻り、以下順次級り返えされる。このときの影張室38a,38b内におけるへりウムガスの状態は、第3図に示すように矩形状のPY級図となり、第2図における工程(a)ないし(d)はそれぞれ第3図に示すPY級図のaないしる点に相当する。

このようにして運転された冷却工程により発生された寒冷によって、膨張室38 a , 38 b部にそれぞれ設けられたコールドステージ31 a , 3 l b が冷却され、このコールドステージ31 a , 3 l b に取り付けられたパネル44, 46 がそれぞれ、例えば、約80 K および約20 K に冷却される。

これにより、パネル44に取り付けられたパッフル45も約80Kに冷却され、フランジ41に按続した被排気窓の比較的沸点の高いガス、例えば、水分や炭配ガス等が主にパッフル45によっ

特開昭64-33474(5)

て斑綿、凝固され吸着排気され、パッフル45を 介してパネル44内に入った沸点の低いガス、例 えば酸素、空素、アルゴン等のガスがパネル48 によって凝縮、凝固され吸着排気される。パネル 44は真空槽40からの輻射熱をシールドして、 パネル44内への熱侵入を防止している。

このようにして、クライオポンプは被辞気室のガスを吸着排気して高真空にするが、バッフル45およびパネル46の吸着量が多くなると、排気能力が低下するため、バッフル45およびパネル46に吸着した固化ガスを気化して脱ガスする再生作業を行なう。

次に、クライオポンプを加温して再生作業を行なう場合について説明する。クライオポンプの再生に当っては、フランジ41と図示しない被排気室との間に設けたパルプを締め、真空間40に設けたパルプを締め、真空間40に設けた再生ガス等入口43から再生ガス、例えば、常温の窒素ガスを導入し、排気口42から排気するとともに、膨張機を加温運転させる。

膨張機を加温運転させる場合には、制御装置 6

植機50に吸い込まれる。これにより、ピストン32は圧力差によって下降状態にある。ただし、この場合の寄給材33a,33bに審積された寒 恰は、以下に述べる工程により徐々に加温され昇 狙する。

次に工程(b)では、回転バルブ21は反対側に1/4回転し、バルブH」とHzとが閉き、パルブL」とLzとが閉じた状態になり、圧縮機50からの高圧へリウムガスはバルブH」を介して前工程と同様に通路15を通ってピストン32内および影張室38a,38b内に入ったへリウムガスが高圧に断熱圧縮され発動する。また、パルブHzを介して通路16に入り、空間部39に供給される。なお、このとき、シリンダ30内の圧力は高圧状態になり、ピストン32は下降状態のままである。

次に工程 (c) では、回転パルプ21は反対側に1/2回転し、パルプHz とL1 とが聞き、パルプH1 とL2とが閉じた状態になり、圧縮機5

0によってモータ20を反転させるようにモータ 世級62に世歌を切り替える信号を送って、モータ20を反転させ、回転パルブを逆回転させる。 これにより回転パルプ21は第4回に示す(8) から(d)の4工程のように切り持えられる。

工程(a)では回転バルブ21のバルブH1と
し2とが明き、バルブH2とL1とは閉じた状態
になり、圧縮機50からの高圧へリウムガスはバルブH1を介して通路15を通りピストン32内
に入る。ピストン32内に入った高圧へリウムがスは通路34を通って第1階級室38aに入りた。 は、通路35を介して第1階級室38aに入事を通路35を介して第1階級室38aに不等ない、第2階級室38aに不等ない、第2階級室38ない、第2階級室38ない、第2階級室38ない、第2階級では、第2階級では、第2階級では、第2では、第3ないで、ピストン32ので、昭部39内のへリウムガスは圧

○からの高圧へリウムガスは前工程と同様にバルブHzを介して透路18に入り空間割39に供給される。また、バルブLiを介して圧縮機50のいる。また、ビストン32は圧力差によって上昇する。

次に工程(d)では、回転パルブ21は反対側に3/4回転し、パルブし;とL2とが開き、パルブ日;とH2とは閉じた状態になり、圧縮級50からの高圧へリウムガスはパルブ日;・H2で止められ、盗路15および16がパルブし;および15が最全でででである。38b内は前工程といる2および膨張室38a、38b内は前工程と同様に試圧され、空間部39も過路16、パルブし2を介して試圧される。なお、このときシリンダ30内の圧力は低圧状態になり、ピストン32な下路させる圧力差はなく、ピストン32は上昇

特開昭64-33474 (6)

状態のままである。

次には前起工程(a)に反り、以下頭次段り返えされる。このときの膨張室38a,38b内におけるヘリウムガスの状態は、第5回に示すように右上りの直接状のPV級図となり、第4回における工程(a)ないし(d)はそれぞれ第5回に示すPV級図のaないしd点に相当する。

このようにして選転された加温工程により発生された熱によって、影楽室38a,38b部にそれぞれ設けられたコールドステージ31a,31bが加温され、このコールドステージ31a,31bに取り付けられたパネル44,46がそれぞれ、常温まで楽早く加温される。

これにより、パネル44に取り付けられたパッフル45も常温まで楽早く加温され、冷却工程でパッフル45および第2パネル46に吸着していたガスが気化して、再生ガス導入ロ43から供給された空来ガスに認じって持気ロ42から併気され、クライオポンプの再生が行なわれる。

また、本一実施例では、冷却工程および加温工

ンサ63、64で検出し温度計65を介して制御 装置 6 0 に入力するとともに、圧縮機 5 0 の吐出 個および吸入側の圧力を圧力計66および67で 検出し制御装置60に入力する。このとき、回転 パルプ21の切り替わりによって圧力の脈動が生。 じ、これが圧力計5.6および67に検出されてし まうので、脳御教費80では圧力の平均値を算出 して用いる。制御装置60ではこれ方の値を用い て前記(1) 式により冷焼ガスの必要流量Qを貸出 し、あらかじめ記憶しておいた圧縮機50の特性 から決まる吐出施量と圧力差(吐出圧力と吸込圧 力の差)の関係から、圧縮機50の吐出流量が必 烫硫量Qと等しくなるときの圧力差を求め、検出 した圧力値から算出した圧力差ムPと比較して、 比較した値によって圧縮機50のモータを速く回 転させるようにしたり、遅く回転させるようにし たりするために、圧縮機電弧 61を制御する。

治母理転換は治媒ガス温度が下がるので、必要 液量及は大きくなり、このため圧縮機50は吐出 量が多くなるように制御され、加温選転時は逆に 程において、圧縮機50からの高圧へリウムガスの吐出量を調整するようにしている。これは、膨 宏機内で必要とされるヘリウムガスの量が、圧力と程度とによって変わってくるためであり、この 場合、冷却ガスの必要流量Qは次式で表わされる。

$$Q = \frac{273}{T_1} \cdot V_1 \cdot \triangle P + \frac{273}{T_z} \cdot V_z \cdot \triangle P$$

ここで、T1:第1勝吸室の絶対温度

丁2:第2膨張室の絶対温度

V1:第1膨張室の最大容積

V : 第2 節要室の最大容積

ムP:圧縮機の吐出圧力と吸込圧力と

の差圧

(1) 式において、この場合、変動する値は絶対 温度T1, T2 および差圧△Pであり、これらの値を求めることにより、膨張機が必要とする最適 の冷媒ガス就量を求めることができ、膨張機の冷 却運転および加温選転を効率良く運転できる。

この場合は、影磁室38a,38bの温度をセ

圧縮機50の吐出性が少なくなるように制御される。

また、膨張室38a,38bの温度および圧縮 機50の出入口部の圧力を検出して、膨張機が必 姿とする最適な液量を算出して、圧縮機50から の吐山量を制御することができるので、ロスのない効率的なクライオポンプの運転を行なうことが できるという効果がある。

特開昭64-33474 (7)

なお、本一実施例ではクライオポンプの効率差・ 転を行なうのに、温度と圧力の両方を検出して行 なうようにしているが、選転状態が悪くなると圧 力差が大きくなって修復機部から発生する音が大 きくなるので、この音をマイクで検出して、所定 のレベル以上の大きさになったら圧縮機50を制 明するようにしても良い。これによれば、制御は 少し様になるが制御系を簡単にすることができる。

また、本一実施例ではクライオポンプの効率運転を行なうのに圧縮機50の吐出量を調整するに、圧縮機50の吐出量を定定にしたいるが、圧縮機50の吐出量は一定になったりの回転数を制御している。単位に関連して、単位に関連して、単位に関連して、単位に関連を対して、対の場合には、変換を重要がある。とができる。なお、この場合は、シッグの関量をどこをできる。なが決まるので、そータ2

ける。この場合、基板18は保格値1内の液化ガス73中に浸積してあり、基板77に接続されたリード級78は蓋75を貫通して外部に引き出され、外部に設けたインターフェイス79に接続してある。

深冷発生手段である凝縮機80のコールドステージ82は保冷槽70内の空間に収納してあり、この場合、凝縮機80は前記一実施例の勝受機と同様のソルベイサイクル方式のものであり、凝縮機80の動作を逆動作させるためのモータ81は、制御装置84にはコールドステージ82の温度を開設する温度計86と、保冷槽70内の圧力を測定する圧力計85とがつないであり、これらの対定する圧力計85とがつないであり、これらのガスを供給する圧力計85とがであり、これらのガスを供給する圧縮機83を制御するようになっている。

なお、この場合、動作切容手段としては切替え 信号を入力する制御装置84と、制御装置84か ら信号を受けて逆回転する系統機80のモータ8 0の回転数をむやみに上げることはできない。

さらに、本一実施例の脳邊機はソルベイサイクル方式のものであるが、スターリンデサイクル方式、ギフォードマクマホンサイクル方式等のは、 数別の脳環境においては、全て適用できる。 また、大一実施例の脳環域は被冷却体を存在をは なる できた、 被治却体の冷凍を行なうのに便利であり、 また、 被治却を 治却を かん は 温度回復連転は外部入り指示によって行なっても にいっ

1 と、モータ81に取り付けた図示しない回転パ ルプとから成る。

また、凝縮機 B O の保守点検を行なう場合には、 保冷桁 7 O 外に凝縮機 B O を取り出す必要があり、 この場合、制御装置 B 4 に加温指令の信号を入力

特開昭64-33474 (8)

以上、本第2の実施例によれば、従来凝粒機 8 0の保守、点検を行なう場合は、凝縮機 8 0の冷 却部にモークを取り付け常温になるまで加温して いたが、この場合は、凝縮機 8 0のピストンやピ ストン内に設けた苦冷材がなかなか温まらず、常 温まで加温するのに時間が掛かっていたが、本実 推例によれば、冷却強を内部から加温できるので 速やかに常温まで加温することができ、保守、点

入力するようになっているとともに、冷却機 9 0 を運転するための冷媒ガスを供給する圧縮機 9 7 を制御するようになっている。

なお、この場合、動作切替手段としては切替え 信号を入力する胡御装置98と、耐御装置98か ら信号を受けて逆回転する冷却機90のモータ9 しと、モータ91に取り付けた図示しない回転パ ルブとからなる。

日のように構成された試料冷却装置により、試料台92に最近した試料95を冷却する場合は、 訓算装置98に冷却閉始の指令を入力することによって、制御装置98が圧縮機97を運転閉始させるとう。 はるとともに、冷却機90が冷却工程となるようにそーク91を回転削御する。これにより、前記 一実施例のように圧縮機97から冷燃ガスが冷却 機90に送られ、回転パルブを介して冷却機90 の形質室に供給されて寒冷が発生し、試料台92 が冷却されることにより、試料台92に素置した 試料95が冷却される。

試料95の冷却温度を顕整したい場合には、温

検に表する時間を短縮することができるという効 果がある。

深冷炎生手段である冷却機90は、この場合、 辨記一実施例の膨張機と同様のソルベイサイクル 方式のものであり、冷却機90の動作を逆動作さ せるためのモータ91は制御装置98で制御する ようになっている。また、制御装置98には試料 台92部に取り付けた温度計99から検出信号を

度計99からの測定値を制御装置98に入力し、 調整したい温度と比較して、比較した値によって 圧縮機97からの冷媒ガスの吐出量を調整するように、制御装置98によって圧縮機97を選転制 御する。また、他の方法として、試料台93部に ヒータ等の加熱手段を設けておき、制御装置98 によって温度計99からの測定値と調整したい値 とも良い。

また、試料95の試験が終了し、試料95を真空情93外部に取り出そうとする場合には、一旦試料95を真空情93内で常温にしてから外部に出す必要があり、この場合は、制御装置98は加温投令を入力することにより、制御装置98は圧縮機97をそのまま延転させておき、冷却機90が加温工程となるようにモータ91を回転制御する。これにより、前記一実施例のように圧縮機97からの冷媒ガスが冷却機90に送られ、回転パルプを介して冷却機90の影張室に供給されて込む企生し、冷却されていた部分を内部から加温し

特開昭64-33474(9)

て常担に戻す。温度計99からの測定値が常温に 4. 図面の簡単な説明 なると、制御装置98は圧縮機97およびモータ 91の基転を停止する。次に、真空相93内を大 気圧に戻し、薫94を開けて試料95を取り出す。

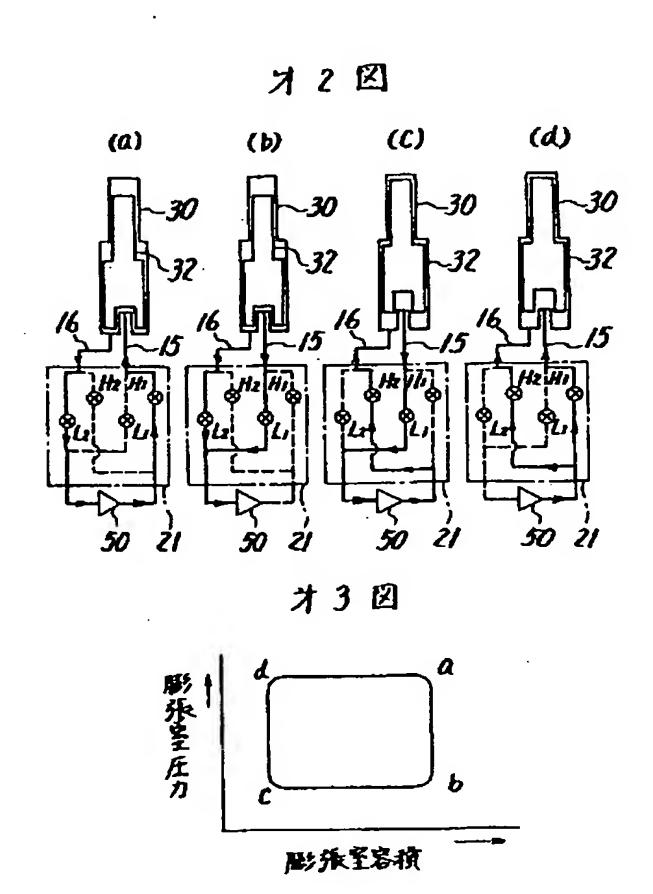
以上、本第3の実施例によれば、従来試料95 の取り出しを行なう場合には、冷却級90の冷却 部にヒータを取り付けて常温になるまで加温して いたが、この場合は、冷却機90のピストンやピ ストン内に設けた苦冷材がなかなか延まらず、常 温まで加温するのに長い時間を要していたが、木 実施例によれば、冷却部を内部から加温できるの) で速やかに常温まで加温することができ、速く鉄 料を取り出すことができるという効果がある。 (発明の効果)

太発明によれば、膨慢機へ供給する冷艇ガスの 供給手順を逆にすることによって、脳張機に供給 した殆媒ガスを断點圧縮させて熱を発生させるこ とができるので、影婆袋を内部から加猟すること ができ、勝張機の加温を渡やかに行なうことがで

さるという効果がある。 才/ 図 R ₹-9 初即及证 艺法 压缩模 21-----回転/いげ 30a.30b---シリング 31a. 31b--- コールドスチージ 320.326---ピストン 44.46-----1871

- 第1回は木苑明の冷却装置を適用した一実施例 であるクライオポンプの構成図、第2図は第1図 の膨張機の冷却工程を示す際、第3箇は第2図の 冷却工程におけるPV線図、第4図は第1図の膨 受機の加温工程を示す図、第5図は第4図の加温 工程におけるPV線図、第6図は本発明の冷却装。 位を適用した第2の実施例である保冷装置の構成 図、第7図は本発明の冷却装置を適用した第3の 宝旗例である武科冷却装置の構成図である。

20 ----- モータ、21 ----- 回転パルプ、 30a.30b ---- シリンダ、31a,31b ---- コール ドステージ、32a,32b ---- ピストン、44,48 ----- パネル、50 ----- 圧組機、80 -----朗谢装置、70 ----- 保险槽、80 ---- 聚解標、 81 ----- モータ、82 ----- コールドステージ、 83 ----- 圧縮機、84 ----- 制御装置、80 ------ 冷却性、\$1 ----- 长一夕、82 ----- 試料 台、88 ----- 真空槽、87 ----- 圧縮模、 84 ----- 制御装置



特開昭64-33474 (10)

